

東京工業大学研究員公募

1. 所属部門名および公募人員数

物質理工学院材料系 合田義弘研究室 研究員1名

2. 研究内容

文部科学省【ポスト「京」アプリケーション開発・研究プロジェクト 重点課題(7)「次世代の産業を支える新機能デバイス・高性能材料の創成」】プロジェクトの分担機関委託業務として、サブ課題D「高性能永久磁石・磁性材料」のうち「iii)磁性材料の高性能化-大規模電子状態計算による探索」における研究を磁性界面の第一原理計算により推進する。

3. 任期

最長でポスト京プログラム終了時(平成32年3月の予定)まで。ただし、雇用は年度毎による更新であり、更新の可否は予算の状況と研究目標達成状況を基に決定される。

4. 勤務地

東京工業大学すずかけ台キャンパス

5. 公募締切

平成28年5月31日(火)必着。ただし適任者が決定次第公募を終了する。

6. 応募資格

博士の学位取得者あるいは着任までに取得見込みの者

7. 着任時期

決定後なるべく早い時期

8. 提出書類

1) 履歴書(写真付)

2) これまでの研究概要(2頁以内)

3) 主要論文の別刷(3篇以内,コピー可)

4) 業績リスト

5) 意見書(2通、電子メールにて別送のこと)

上記1-4)を一つのpdfファイル(10MB以下)にまとめた上で下記の電子メールアドレス宛に送付

9. 給与待遇等

東京工業大学の規定に基づく

10. 書類提出先・問い合わせ先

東京工業大学 物質理工学院 材料系

合田 義弘

gohda.y.ab latl m.titech.ac.jp (latlを@に置換)

11. その他

東京工業大学では、全ての研究分野において、外国人や女性の参画する均等な機会を確保します。